PRACE Instytutu Maszyn Matematycznych PAN

Praca B 11 (24)

ANALIZA OKRESU DRGAN MULTIWIBRATORA Astabilnego z pojemnościowym sprzężeniem Emiterowym

P.2225 64 65

Romuald SYNAK



PRACE

Instytutu Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk

T. III

Praca B 11/24/

ANALIZA OKRESU DRGAÑ MULTIWIBRATORA ASTABILNEGO Z POJEMNOŚCIOWYM SPRZĘ-ŻENIEM EMITEROWYM

Romuald SYNAK

Warszawa 1965

Copyright © 1965 - by Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa Wszelkie prawa zastrzeżone

Komitet Redakcyjny

Leon ŁUKASZEWICZ /redaktor/, Antoni MAZURKIEWICZ, Tomasz PIETRZYKOWSKI /z-ca redaktora/, Dorota PRAWDZIC, Zdzisław WRZESZCZ. Redaktor działowy: Andrzej KOJEMSKI. Sekretarz redakcji: Romana NITKOWSKA. Adres redakcji: Warszawa, ul.Koszykowa 79, tel.28-37-29

166

Instytut Maszyn Matematycznych Praca B 11/24/ ② 1965.07

> ANALIZA OKRESU DRGAÑ MULTIWIBRATORA ASTABILNEGO Z POJEMNOŚCIOWYM SPRZĘ-ŻENIEM EMITEROWYM

> > Romuald SYNAK Prace złożono 21.07.1964 r.

Zanalizowano działanie multiwibratora astabilnego ze sprzężeniem pojemnościowym w emiterze, a w szozególności rozpatrzono wpływ napięcia emiter-baza na okres drgań. Rozważania teoretyczne uzupełniono badaniami układu i porównano wyniki pomiarów z wynikami obliczeń. Przeprowadzona analiza może być przydatna przy projektowaniu układu o dużym zakresie ciągłej regulacji okresu drgań.

WSTEP

Multiwibratory z pojemnościowym sprzężeniem emiterowym znalazły duże zastosowanie dzięki wielu zaletom, w szczególności dzięki dużej stałości okresu drgań w funkcji temperatury i napięć zasilających. Pierwszy opis takiego multiwibratora został podany przez Bowesa w r. 1959 [1], zaś wkrótce potem opracowano dalsze rozwinięcia tego układu [2]. Obszerne omówienie zjawisk zachodzących w multiwibratorze, a zwłaszcza w jego wersji monostabilnej podano w pracy [3]. Przedstawiono tam również metodę projektowania multiwibratora.

Podstawowy schemat multiwibratora astabilnego pokazano na rys.1. Niżej przedstawiona zostanie analiza tego układu, a następnie podjęta będzie próba rozpatrzenia wpływu spadku napięcia na złączu emiter-baza /tranzystora przewodzącego/ na okres drgań. Wpływ ten

621.373.52.001

Frace IMM



Rys. 1. Multiwibrator astabilny.

uwidacznia się szczególnie wtedy, gdy spadek napięcia na oporności R pochodzący od przepływu prądu $I_1 + I_2$ jest mniejszy niż kilka woltów. Przypadek taki nie jest dostatecznie opisany w literaturze, a obliczenia przeprowadzone na podstawie podanych w niej zależności nie pokrywają się wtedy z danymi eksperymentalnymi.

Mimo że wymieniony przypadek wiąże się również z większym wpływem temperatury na okres drgań, jego rozpatrzenie może być przydatne przy konstrukcji układu o dużym zakresie ciągłej regulacji okresu i pozwala na sformułowanie warunków koniecznych do uzyskania określonej stabilności temperaturowej okresu drgań.

1. ANALIZA MULTIWIBRATORA ASTABILNEGO

1.1. Okres drgań multiwibratora.

Praca multiwibratora astabilnego polega na okresowym kierowaniu sumy prądów stałych I₁ i I₂ do tranzystora T₁ lub T₂ /rys. 1/. Załóżmy na przykład, że przewodzi tranzystor T₂, a B 11/24/ ANALIZA OKRESU DRGAN MULTIWIBRATORA ASTABILNEGO ...

 T_1 jest zatkany. Wówczas kondensator C ładuje się prądem I_1 i gdy napięcie na nim osiągnie wartość wystarczającą do odetkania się tranzystora T_1 , popłynie prąd kolektora w tym tranzystorze powodując wzrost napięcia kolektora. Równocześnie maleje prąd emitera tranzystora T_2 wskutek wzrostu napięcia na bazie i odpływu części prądu ze źródeł zasilających I_1 i I_2 do tranzystora T_1 . Proces ten trwa aż do chwili zatkania się tranzystora T_2 i wysterowania tranzystora T_1 prądem $I_1 + I_2$. Kondensator C jest teraz ładowany prądem I_2 aż do momentu, gdy zacznie przewodzić tranzystor T_2 i w podobny sposób nastąpi przełączenie obu tranzystorów.

Rozpatrzmy bliżej przebiegi napięć w multiwibratorze, zaniedbując wpływ prądów zerowych emitera i kolektora, gdyż jest on pomijalny [1] oraz zakładając, że oba tranzystory w czasie pracy układu nigdy nie znajdą się w nasyceniu. Praca z nasyceniem zwiększa znacznie wpływ napięć zasilających na okres generacji i stosowanie multiwibratora ze sprzężeniem emiterowym w tych warunkach jest niecelowe.

Gdy tranzystor T₁ jest zatkany, napięcie na jego kolektorze wynosi:

$$J_{C1} = -E_1 + (1 - \alpha_2) I_0 R, \qquad /1/$$

gdzie

$$I_0 = I_1 + I_2$$
 /2/

 \sim_2 - współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora $\cdot T_2$. Napięcie na emiterze T_2 określone jest wtedy przez

$$U_{E2} = -E_1 + (1 - \alpha_2) I_0 R + U_{EB0},$$
 /3/

gdzie U_{EBO} jest napięciem panującym między emiterem a bazą tranzystora, gdy prąd emitera wynosi I_o.



Rys. 2. Przebiegi napięć w multiwibratorze astabilnym.

B 11/24/ ANALIZA OKRESU DRGAN MULTIWIBRATORA ASTABILNEGO ...

Napięcie $u_{e1}(t)$ panujące na emiterze T_1 narasta wskutek ładowania kondensatora C do chwili, gdy nastąpi przełączenie tranzystora T_1 /patrz rys. 2/. Narastanie to jest liniowe aż do chwili, gdy $u_{e1}(t) = 0$. Dalszy przebieg tego napięcia zostanie rozpatrzony dokładniej w punkcie 1.2. Przyjmijmy na razie, że jest on w dalszym ciągu liniowy i że przełączenie nastąpi przy $u_{e1}(t) = U_{EBP}$. W wyniku procesu przejściowego, którego czas trwania pomijamy, nastąpi zatkanie się tranzystora T_2 i przewodzenie T_4 . Napięcie kolektora tranzystora T_4 wyniesie teraz

$$J_{C1} = -E_1 + \alpha_1 I_0 R,$$
 /4/

gdzie ∞_1 jest współczynnikiem wzmocnienia prądowego tranzystora T₁. Napięcie u_{e1}(t) zmieni się skokiem od wartości U_{EBP} do U_{EBO}. Wartość tego skoku napięcia wynosi

$$\Delta U_{\rm EB} = U_{\rm EBO} - U_{\rm EBP}, \qquad /5/$$

Napięcie na emiterze T_2 również zmieni się skokowo o taką samą wartość, a następnie będzie narastać wskutek ładowania kondensatora C prądem I_2 . Wobec tego napięcie to można opisać równaniem

$$u_{e2}(t) = -E_1 + (1 - \alpha_2) I_0 R + U_{EB0} + \Delta U_{EB} + \frac{I_2 t}{C}$$
. /6/

Po czasie t₂ od ohwili rozpoczęcia ładowania kondensatora C prądem I₂, przy napięciu u_{e2}(t) wyższym o U_{EBP} od U_{C1}, tzn. gdy

$$u_{e2}(t) = -E_1 + \alpha_1 I_0 R + U_{EBP} /7/$$

nastąpi ponowne przełączenie tranzystorów.

Z równań /6/ i /7/ otrzymamy:

Prace IMM

$$-E_{1} + (1 - \alpha_{2})I_{0}R + U_{EB0} + \Delta U_{EB} + \frac{I_{2} t_{2}}{C} = -E_{1} + \alpha_{1}I_{0}R + U_{EBP}$$

skąd

$$t_2 = \frac{C}{I_2} \left[I_0 R(\alpha c_1 + \alpha c_2 - 1) - 2 \Delta U_{EB} \right] \cdot \frac{1}{8}$$

Wskutek zatkania się tranzystora T_1 , napięcie na jego kolektorze spadnie do wartości określonej przez /1/, a napięcie na emiterze T_2 wyrażać się będzie wzorem /3/.

Skok napięcia na emiterze To wynosi więc

14

$$-\mathbf{E}_{1} + \mathbf{I}_{0} \propto_{1} \mathbf{R} + \mathbf{U}_{\text{EBP}} - \left[-\mathbf{E}_{1} + (1 - \alpha_{2})\mathbf{I}_{0}\mathbf{R} + \mathbf{U}_{\text{EBO}}\right] =$$
$$= \mathbf{I}_{0}\mathbf{R}(\alpha_{1} + \alpha_{2} - 1) - \Delta\mathbf{U}_{\text{EB}} \cdots$$

Taki sam skok nastąpi na emiterze T₁, a zatem napięcie na nim wyniesie w pierwszej chwili po skoku

$$U_{\rm EBO} - I_{\rm o}R(\ll_1 + \omega_2 - 1) + \Delta U_{\rm EB},$$

a następnie będzie narastać liniowo, gdyż prąd I₁ ładuje kondensator C. Napięcie u_{e1}(t) można więc wyrazić jako

$$u_{e1}(t) = U_{EB0} - I_0 R(\infty_1 + \infty_2 - 1) + \Delta U_{EB} + \frac{1}{C} t$$
. /9/

Gdy $u_{e1}(t) = U_{EBP}$, po czasie t_1 od chwili rozpoczęcia ładowania C prądem I_1 , nastąpi przełączenie tranzystorów i powtórzenie całego cyklu.

Zatem

$$U_{\text{EBO}} - I_0 R(\alpha_1 + \alpha_2 - 1) + \Delta U_{\text{EB}} + \frac{I_1}{C} t_1 = U_{\text{EBP}}$$

skąd

$$t_1 = \frac{C}{I_1} \left[I_0 R(\alpha_1 + \alpha_2 - 1) - 2 \Delta U_{EB} \right]$$
. /10/

Napięcie na kolektorze T_2 zmieni się przy tym od $-E_2 + I_0 R_0 <_2$ do $-E_2$.

Okres generacji

$$T = t_1 + t_2$$
 /11/

wynosi na podstawie /8/ i /10/

$$T = CR \left[\frac{I_0^2(\alpha_1 + \alpha_2 - 1)}{I_1 I_2} - \frac{2 \Delta U_{EB} I_0}{R I_1 I_2} \right].$$
 (12)

Wprowadzając oznaczenie

$$N = \frac{12}{I_1}$$
, /13/

otrzymamy

$$T = CR \frac{(1 + N)^2}{N} \left[\ll_2 + \ll_1 - 1 - \frac{2 \Delta U_{EB}}{I_0 R} \right].$$
 /14/

W szczególnym przypadku, gdy N = 1

$$T = 4 CR \left[\alpha_1 + \alpha_2 - 1 - \frac{2 \Delta U_{EB}}{I_0 R} \right].$$
 (15/

Wreszcie przyjmując $\propto_1 + \propto_2 - 1 \approx 1$ otrzymamy

$$\mathbf{T} = 4 \ \mathrm{CR} \left[1 - \frac{2 \ \Delta \mathrm{U}_{\mathrm{EB}}}{\mathrm{I}_{\mathrm{o}} \mathrm{R}} \right]$$
 /16/

Prace IMM

Trzeba zaznaczyć, że przy dużych częstotliwościach pracy, jako istotne składniki wyrażenia na okres T wejdą także czasy przełączenia tranzystorów i wzór /14/ będzie zbyt dużym uproszczeniem. Wzór /14/ przytoczony jest w pracy [1]. Jednak w literaturze nie podaje się sposobu obliczenia skoku napięcia $\Delta U_{\rm EB}$, a często utożsamia się go z napięciem, jakie panuje między bazą a emiterem tranzystora przewodzącego, gdy prąd emitera wynosi I₁ + I₂ tzn. przyjmuje się, że $\Delta U_{\rm EB} = U_{\rm EBO}$. Jak wykazano dalej w p. 1.2. założenie takie jest słuszne wtedy, gdy oporność R jest duża. Natomiast przy małych wartościach opornika R założenie to prowadzi do zbyt dużych błędów /patrz rys. 9/. W szczególności otrzymuje się większą wartość minimalnego okresu generacji niż to wynika z badań eksperymentalnych.

Z powyższych względów celowe wydaje się dokładniejsze rozpatrzenie zjawisk zachodzących w multiwibratorze i bardziej ścisłe obliczenie wartości $\Delta U_{\rm EB}$.

1.2. Obliczenie skoku napięcia AUpp.

Dalsza analiza ma na celu określenie skoku napięcia ΔU_{EB} i sformułowanie dokładniejszego wzoru na okres generacji T. Zostanie rozpatrzony przebieg napięcia u (t) po przekroczeniu poziomu OV oraz napięcia u_{e2}(t) po osiągnięciu poziomu – $E_1 + \infty_1 I_0 R$.

W pierwszym przypadku rozpatrując obwód: złącze emiter-baza tranzystora T_1 , kondensator C, złącze emiter-baza tranzystora T_2 , opornik R, źródło $-E_1$, /rys. 1/ można napisać

$$du_{eb1} = \frac{I_1 - i_{e1}}{C} dt + du_{eb2} + \infty_1 R di_{e1} + (1 - \infty_2) R di_{e2}, /17/$$

gdzie

 $u_{eb1} - napięcie emiter-baza T_1$, $u_{eb2} - napięcie emiter-baza T_2$, i_{e1} - prąd emitera T₁,

i_{e2} - prąd emitera T₂.

Ponieważ I₁ + I₂ = const., więc di_{e1} = -di_{e2}.

Zmiana du_{eb2} spowodowana zmianą di_{e2} jest jednak bardzo maka w stosunku do du_{eb1} . Punkt pracy tranzystora przewodzącego T_2 wyznaczony jest bowiem przez prąd I_0 i znajduje się na ogół powyżej "kolana" charakterystyki emiterowej, gdzie nachylenie di_{e2} jest duże. Tymczasem zmiana du_{eb1} jest zmianą zachodzącą du_{eb2} mrzed "kolanem" charakterystyki, gdzie nachylenie $\frac{di_{e1}}{du_{eb1}}$ jest make /patrz rys. 3/.



Rys. 3. Graficzne porównanie du eb1 i du eb2.

Przyjmujemy również /podobnie jak w [1]/, że \ll_1 1 \ll_2 są rzeczywiste, co jest uzasadnione tym, że zmiany czasowe u_{eb1} do momentu stanu przejściowego w tranzystorze podyktowane są głównie

ładowaniem się kondensatora C. Przy założeniu wstępnym, że pomija się ozas procesu przejściowego we wzorze na okres T, prowadzi to, jak stwierdzono eksperymentalnie, do niewielkich dodatkowych błędów przy T dostatecznie dużym.

Biorąc powyższe pod uwagę i przyjmując
 ${\mathcal L}_1 = {\mathcal L}_2 = 1$ otrzymujemy

$$du_{eb1} = \frac{I_1 - I_{e1}}{C} dt + R dI_{e1}.$$
 /18/

Podobnie dla tranzystora T₂ przechodzącego od stanu zatkania do przewodzenia otrzymamy

$$du_{eb2} = \frac{I_2 - I_{e2}}{C} dt - du_{eb1} - \alpha_1 R di_{e1} - (1 - \alpha_2) R di_{e2}. / 19/$$

Przyjmując analogiczne uproszczenia jak przy formułowaniu równania /18/ otrzymamy

$$lu_{eb2} = \frac{I_2 - I_{e2}}{C} dt + R di_{e2}$$
 /20/

Jak widać, równania /18/ i /20/ mają analogiczną postać.

Rozwiążemy zatem równanie

$$du_{eb} = \frac{I - i_e}{C} dt + R di_e$$
 /21/

przyjmując, że jego rozwiązanie określa u_{eb1} i i_{e1} lub u_{eb2} i i_{e2} , a I oznacza odpowiednio I_1 lub I_2 . Równanie to słuszne będzie aż do rozpoczęcia się procesów przejściowych w tranzystorze.

Prąd emitera i można wyrazić wzorem [4]

$$i_e = I_{ES} \left(e^{\Omega u_e b'} + \alpha - 1 \right) \equiv I_{ES} e^{\Omega u_e b'}, \qquad /22/$$

Edzie

$$I_{ES} = I_{CO} \frac{\frac{I_{EO}}{I_{CO}}}{1 - \alpha^2 \frac{I_{EO}}{I_{CO}}}$$

jest zastępczym prądem nasycenia diody emiterowej w stanie przewodzenia.

 $\Omega = \frac{q}{kT_A} = \frac{1}{26mV} \text{ w temp. } 25^{\circ}\text{C},$

u_{eb}. - napięcie między punktami E i B' układu zastępczego tranzystora,

 T_A - temperatura otoczenia w O K.

Napięcie u_{eb}. wynosi

$$u_{eb}$$
, = u_{eb} - i_b r_{bb} ,

gdzie i_b - prąd bazy tranzystora

rbb. - oporność rozproszona bazy.

Ponieważ $i_{h} = (1 - \alpha) i_{e}$ oraz ze względu na to, że w rozważanym zakresie wzrostu napięcia u_{eb} prąd i_e jest mały /praca przed "kolanem" charakterystyki $I_E = f(U_{EB})/człon i_b r_{bb}$, można pominąć.

Wobec tego

Prace IMM

Różniczkując /23/ względem u_{eb} otrzymamy

$$di_e = I_{ES} \Omega e^{\Omega^u e^b} du_{eb}$$
. /24/

Podstawiając /23/ i /24/ do /21/ dostajemy

$$\frac{du_{eb}}{dt} = \frac{I}{C} \frac{1 - \frac{I_{Es}}{I} e^{\Omega u_{eb}}}{1 - R \Omega I_{Es} e^{eb}} \cdot \frac{1}{25/2}$$

Można w przybliżeniu przyjąć, że rozpoczęcie procesu regeneracyjnego nastąpi w czasie, gdy $\frac{cu_{eb}}{dt} \rightarrow \infty$, co będzie miało miejsce dla

$$1 - \Omega R I_{ES} e^{\Omega u} e^{b} \cong 0,$$

czyli dla

$$u_{eb} = U_{EBP} = \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega R I_{ES}}$$
 /26/

Przy tej wartości u_{eb} równanie /21/ przestaje obowiązywać i następuje skok napięcia u_{eb} do poziomu U_{EBO}.

Z równania /25/ dostajemy

$$\int_{0}^{u_{eb}} \frac{1 - \Omega R I_{ES} e^{\Omega u_{eb}}}{1 - \frac{I_{ES}}{I} e^{\Omega u_{eb}}} du_{eb} = \frac{I}{C} t$$
 /27/

'obierając t = 0 dla $u_{eb} = 0/.$

Po scałkowaniu otrzymujemy

$$u_{eb} + (IR - \frac{1}{\Omega}) ln \frac{1 - \frac{I_{Es}}{I} e^{\Omega u_{eb}}}{1 - \frac{I_{Es}}{I}} = \frac{I}{C} t$$
 /28/

Równanie /28/ opisuje przebieg napięcia u_{eb} w funkoji czasu. Czas, po którym nastąpi przełączenie tranzystorów, można obliczyć po podstawieniu /26/ do /28/. Otrzymany wynik jest jednak dosyć skomplikowany, a wystarczająco dokładne przybliżenie można otrzymać przez uproszczenie równania /28/. Korzystając z liniowego przybliżenia funkcji logarytmicznej i biorąc pod uwagę, że I_{Es}<<I mamy

$$\ln \frac{1 - \frac{I_{ES}}{I} e^{\frac{JU}{eb}}}{1 - \frac{I_{ES}}{I}} = \ln \frac{I - i_e}{I - I_{ES}} \cong \ln \frac{I - i_e}{I} \cong -\frac{i_e}{I} /29a/$$

oraz po uwzględnieniu, że

dostajemy

$$I_{eb} - RI_e = \frac{I}{C} t$$
 /30/

skąd

$$= \frac{C}{I}(u_{eb} - Ri_e).$$
 /31/

Zgodnie z przyjętym założeniem, że narastanie u_{eb} jest określone przez ładowanie się kondensatora C a nie przez właściwości dynamiczne tranzystora /oczywiście aż do momentu stanu przejściowego/ można przyjąć, że wielkości i_e oraz u_{eb} związane są ze sobą charakterystyką wejściową tranzystora $I_E = f(U_{EB})$. Przyją-

132/

wszy u_{eb} jako zmienną niezależną można z tej oharakterystyki określić i_e , a jeśli dane są I, R i C na podstawie wzoru /31/ można otrzymać zależność t = f(u_{eb}). Funkcję tę można z kolei wykreślić w postaci funkcji odwrotnej $u_{eb} = f(t)$. Przykładowy przebieg $u_{eb} = f(t)$ otrzymany w ten sposób przedstawiono na rys. 4. Jak widać początkowy wzrost u_{eb} jest liniowy, a współczynnik kątowy wynosi $\frac{I}{C}$. Taki sam jest współczynnik kątowy przebiegu $u_{e2}(t)$ i $u_{e1}(t)$ /patrz równanie /6/ i /9//. Zgodnie z umową I oznacza I_1 lub I_2 , a u_{eb} oznacza $u_{eb1} = u_{e1}(t)$ lub $u_{eb2} = const. + u_{e2}(t)$.



Rys. 4. u == f(t) dla tranzystora 26397 przy I =9,5mA, C=100nF, R=50Q.

Napięcie U_{EBP}, przy którym następuje skok napięcia u_{eb} do wartości U_{EBO} można łatwo otrzymać w sposób graficzny. Podstawiając mianowicie /26/ do /24/ dostajemy

1

$$e = \frac{1}{R} du_{eb}$$

czyli

$$\frac{d \mathbf{1}_{e}}{du_{eb}} = \frac{1}{R}$$
 (33/

Równanie to określa nachylenie stycznej do krzywej $I_E = f(U_{EB})$ w punkcie, przy którym następuje przeskok.

Z charakterystyki $I_E = f(U_{EB})$ można przy danej wartości I_0 odczytać U_{EB0} oraz ΔU_{EB} jako różnicę $U_{EB0} - U_{EBP}$ /patrz ry-sunek 5/.



Rys. 5. Graficzny sposób określenia 40 RB.

Przy dużych wartościach opornika R punkt styczności charakterystyki I_E = $f(U_{EB})$ i prostej 1/R leży przed kolanem tej charakterystyki i wówczas $U_{EBP} \cong 0$, czyli $\Delta U_{EB} \cong U_{EB0}$. Natomiast przy mniejszych wartościach opornika R /do 200 %/ przybliżenie takie prowadzi do zbyt dużych błędów.

Wróćmy jeszcze do wzoru /14/ i obliczmy występujące w nim wyrażenie

$$p = \frac{2 \Delta U_{EB}}{I_0 R} = \frac{2 (U_{EB0} - U_{EBP})}{I_0 R} / 34/$$

Napięcie U_{EBO} określone jest przez

$$U_{\rm EB0} = U_{\rm EB} + (1 - \alpha) I_{\rm o} r_{\rm bb}$$
 /35/

gdzie U_{EB} , jest napięciem panującym między punktami E i B'układu zastępczego tranzystora, gdy prąd emitera wynosi I.

Uwzględniając wzór /22/ możemy napisać

$$I_{o} \cong I_{ES} e^{\Omega U_{EB}}$$
,

skąd

$$U_{\rm EB}^{}, \simeq \frac{1}{\Omega} \ln \frac{I_0}{I_{\rm ES}}$$
 /36/

Zatem na podstawie /35/ i /36/ mamy

$$U_{\rm EBO} = \frac{1}{\Omega} \ln \frac{I_0}{I_{\rm ES}} + (1 - \infty) I_0 r_{\rm bb}$$
, /37/

Podstawiając /26/ i /37/ do /34/ otrzymamy:

$$p = \frac{2\left[\frac{1}{\overline{a}}\ln \Omega RI_{0} + (1 - \alpha)I_{0}r_{bb}\right]}{RI_{0}}$$
(38/

Dla tranzystorów o małej oporności bazy r_{bb}, można napisać

$$p \simeq \frac{2 \ln \alpha R I_0}{\alpha R I_0}$$
 /39/

i wówczas

$$T \cong CR \frac{(1 + N)^2}{N} \left[\alpha_1 + \alpha_2 - 1 - \frac{2 \ln \Omega RI_0}{\Omega RI_0} \right] \cdot \frac{1}{\sqrt{40}}$$

1.3. Wpływ temperatury na okres drgań multiwibratora.

Zmiana okresu drgań T pod wpływem temperatury wynika ze zmiany parametrów tranzystora oraz ze zmian elementów C i R. Te ostatnie można określić na podstawie danyoh katalogowych, natomiast jeśli chodzi o tranzystor, to największy wpływ ma temperaturowa zmiana prądów zerowych emitera i kolektora, skoku napięcia $\Delta U_{\rm EB}$ i współczynnika \ll . Wpływ tych wszystkich czynników zależy od zakresu temperatury [1]. Zależność temperaturowa okresu T od prądów zerowych została opisana w [1], tutaj sformułujemy tylko warunki konieczne do tego, aby uniknąć dużego wpływu temperaturowej zmiany $\Delta U_{\rm EB}$ na T. Zmiana ta spowodowana jest przesuwaniem się pod wpływem temperatury charakterystyki $I_{\rm E} = f(U_{\rm EB})$ i jak wynika ze wzoru /14/ jej wpływ będzie mały, jeżeli

$$\frac{2 \Delta U_{\rm EB}}{I_{\rm o}R} \ll 1 .$$
 /41/

Największy wpływ temperatury wystąpi więc dla małych wartości opornika R, gdyż, mimo że wraz ze zmniejszaniem się R następuje, jak wynika z punktu 1.2., zmniejszanie się ΔU_{EB} , to jednak zależność ta ma charakter logarytmiczny /por. /39//.

Z wystarczającą dla celów praktycznych dokładnością na podstawie /41/ możemy napisać

$$2 \Delta U_{EB} = (0,1 \div 0,2) I_0 R$$
 . /41a/

W przypadku tranzystorów stopowych, ⊿U_{EB} dla małych oporności R jest rzędu 100 mV i wtedy otrzymamy

$$I_{o}R = 1 \div 2 [v]$$
 /42/

Prace IMM

1.4. Projektowanie multiwibratora astabilnego.

Multiwibrator astabilny ze sprzężeniem emiterowym może służyć jako źródło impulsów o regulowanym w sposób ciągły i skokowy okresie drgań. Regulację skokową uzyskujemy przez zmianę kondensatora C, a ciągłą za pomocą potencjometru stanowiącego oporność R.

Warunkiem dużej niezależności okresu drgań od zmiany napięć zasilających jest praca bez nasycenia tranzystorów T_1 i T_2 .

Aby tranzystor T₁ nie nasycał się musi być spełniona zależność

$$-E_1 + \alpha_1 I_0 R_{\text{max}} \leq -U_{CE} (\text{nas}), \qquad (43)$$

gdzie R_{max} - wartość maksymalna oporności potencjometru, U_{CE (nas)} - napięcie kolektora na granicy nasycenia. Otrzymujemy stąd warunek

that a part of the second second

$$R_{\max} \leq \frac{E_1 - U_{CE} (nas)}{\alpha_1 I_0}$$
 (44/

Warunkiem nienasycania się tranzystora T₂ jest

$$- E_{2} + \alpha_{2} I_{0} R_{0} + E_{1} - (1 - \alpha_{2}) I_{0} R \leq - U_{CE} (nas)$$
 (45/

skąd w przybliżeniu otrzymujemy

$$\mathbf{E}_1 \leq \mathbf{E}_2 - \mathcal{L}_2 \mathbf{I}_0 \mathbf{R}_0. \tag{46}$$

Wartość maksymalna okresu T, którą uzyskujemy przy R_{max} – jak wynika z /44/ – jest proporcjonalna w przybliżeniu do E_1 . Natomiast wielkość E_1 ograniczona jest warunkiem /46/ i jak widać zależy od napięcia E_2 oraz żądanego napięcia wyjściowego. Z kolei napięcie E_2 ograniczone jest przez wielkość dopuszczalnego napięcia kolektor-emiter tranzystora T_2 . Wartość oporności R_{min}, przy której otrzymujemy minimalny okres drgań związana jest /patrz p. 1.3./ ze stabilnością temperaturową okresu drgań i musi być tym większa im żądamy większej niezależności okresu od temperatury.

Jeżeli projektowany układ ma odznaczać się dużym zakresem ciąglej regulacji okresu T można obrać następujący tok postępowania: 1. ustalamy napięcie E₁ i przy danym napięciu wyjściowym

- $U_0 = I_0 R_0 z / 46 / otrzymujemy E_2,$
- 2. obliczamy R_o z warunku na otrzymanie najmniejszych czasów przełączania układu, co jest związane, dla tranzystorów stopowych, z zależnością/[3], [5]/

$$R_{o} \cong \frac{0,5}{2\mathfrak{N} f_{c} C_{To}},$$

gdzie f_{cc} - częstotliwość graniczna tranzystora $C_{T_{cc}}$ - pojemność bariery kolektora 3. obliczamy $I_{o} = \frac{U_{o}}{R_{o}}$,

- 4. z warunku /44/ obliczamy R_{max},
- 5. z warunku /42/ obliczamy R_{min},
- 6. przy danym okresie maksymalnym drgań T_{max} ze wzoru /14/ obliczamy C /można w tym wypadku zwykle pominąć człon $\frac{2 \Delta U_{EB}}{T_{o}R}$,
- 7. obliczamy ΔU_{EB} dla $R = R_{min}$ w sposób podany w punkcie 1.2. i ze wzoru /14/ obliczamy T_{min} . /Jeżeli dany jest T_{min} . C obliczamy ze wzoru /14/ dla $R = R_{min}/.$

zystorów /np. jak na rys. 6/ lub włączonych zamiast nich dużych oporności.

Napięcie E₁ można uzyskać z dzíelnika oporowego zasilanego napięciem E₂.

2. WYNIKI BADAN EKSPERYMENTALNYCH

W celu doświadczalnego sprawdzenia zależności przedstawionych w punkcie 1 zbudowano multiwibrator astabilny w układzie jak na rys. 6. Zastosowano tranzystory 2G397 o $f_{\infty} = 12$ MHz 1 $\beta = 40 \pm 150$. Charakterystyka $I_E = f(U_{EB})$ dla tego tranzystora pokazana jest na rys. 7. Jako kondensator C zastosowano dekadę pojemności firmy Ulrich nastawianą z dokładnością $\pm 0,1\%$. Oporność R była mierzona na mostku z dokładnością $\pm 0,2\%$.



Rys. 6. Schemat ideowy badanego generatora.



Rys. 7. Charakterystyka $I_E = f(U_{KB})$ dla tranzystora 2G397.



Rys. 8. $u_{e1}=f(t)$ dla R=50 Ω , C=200nF, (1 dz.=2 μ s).

Pomiary miały głównie na celu uwidocznienie wpływu ΔU_{EB} na pracę układu i dlatego przeprowadzono je dla małych wartości opornika R, gdyż wtedy wpływ ten jest największy. Aby jednocześnie uniknąć wpływu czasów przełączania tranzystorów na mierzone parametry, dobrano duże wartości pojemności C.

Na rys. 8 pokazano zdjęcie przebiegu $u_{e1}(t)$, z którego widać, że skok napięcia następuje nie przy $u_{e1}(t) = 0$, lecz dopiero przy pewnej wartości U_{EBP} . Charakter przebiegu $u_{e1}(t)$ jest zgodny z rozważaniami przeprowadzonymi w punkcie 1.2.

Dla multiwibratora z rys. 6 zdjęto charakterystykę T = f(R), którą przedstawiono na rys. 9. W celu dokładnego określenia okresu T, obliczono go ze wzoru T = 1/f, przy czym f mierzono na falomierzu cyfrowym PCL-1. Tak otrzymaną charakterystykę T = f(R) wykreślono linią ciągłą, a dla porównania linią przerywaną narysowano przebieg teoretyczny obliczony ze wzoru /14/ dla

 $\Delta U_{\rm EB} = U_{\rm EB0}$. Równocześnie naniesiono punkty obliczone wg. metod podanych w 1.2. Można stwierdzić dużą zgodność danych eksperymentalnych z obliczeniami teoretycznymi, uwzględniającymi prawidłową wielkość $\Delta U_{\rm EB}$. Potwierdza się również fakt, że przyjęcie we wzorze /14/ założenia $\Delta U_{\rm EB} = U_{\rm EB0}$ prowadzi do zbyt dużych błędów, szczególnie dla małych wartości opornika R.

Zmierzono także wpływ temperatury na pracę układu. Celem pomiaru było uwidocznienie głównie wpływu temperaturowej zmiany $\Delta U_{\rm EB}$ na okres T i dlatego elementy C i R utrzymywano w stałej temperaturze. Zmierzono $\frac{\Delta T}{T}$ dla różnych wartości opornika R przy zmianie temperatury od 25° do 50°C. Wyniki przedstawiono na rys. 10. Jak widać zwiększony wpływ temperatury na okres drgań występuje dla oporności mniejszych niż 100 ÷ 200 Ω , co ze względu na to, że w badanym układzie I₀ = 9,5 mA potwierdza słuszność przyjęcia /42/ jako warunku koniecznego do uzyskania dużej stałości temperaturowej okresu drgań.



Rys. 9. T = f(R).



3. WNIOSKI

Dane eksperymentalne wykazują, że pomimo przyjęcia założeń upraszczających, przedstawiona w punkcie 1.2. analiza multiwibratora prowadzi do dużej zgodności wyników obliczeń z wynikami pomiarowymi. Skok napięcia $\Delta U_{\rm EB}$ można łatwo określić za pomocą podanej metody graficznej. Umożliwia to z kolei obliczenie okresu drgań T multiwibratora z wystarczającą dla celów praktycznych dokładnością. B 11/24/ ANALIZA OKRESU DRGAN MULTIWIBRATORA ASTABILNEGO ...

Charakterystyka T = f(R) jest liniowa w szerokich granicach, co pozwala na budowę układu o ciągłej i liniowej regulacji T. Zakres regulacji ograniczony jest od góry właściwościami tranzystora, a od dołu wymaganą stabilnością temperaturową układu.

Dokładniejsza analiza multiwibratora musiałaby uwzględnić dynamiczne właściwości tranzystora. Jednak wydaje się, że uzyskane wyniki byłyby wtedy zbyt skomplikowane, aby móc zastosować je do obliczeń konstrukcyjnych.

Autor dziękuje bardzo mgr inż. Jerzemu Baranowskiemu i mgr inż. Bohdanowi Wojtowiczowi za przejrzenie pracy i udzielenie cennych uwag.

Literatura

- 1. BOWES R.C.: A New Linear Delay Circuit Based on an Emitter Coupled Multivibrator, Proc. IEE, Part B. Suppl. No. 1, May 1959:106.
- GILBERT B.: Emitter-Timed Monostable Circuit, Mullard Technical Communications, July 1961:5, 49.
- BARANOWSKI J.: Multiwibratory z pojemnościowym sprzężeniem emiterowym, Przegląd Telekomunikacyjny 1963:7.
- 4. GOLDE W .: Tranzystorowe wzmacniacze małej częstotliwości, PWT, 1961.
- 5. BARANOWSKI J., JANKOWSKI T.: Tranzystorowe układy impulsowe, WNT, 1961.

ANALYSIS OF THE PERIOD OF OSCILLATIONS OF AN ASTABLE EMITTER-COUPLED MULTI-VIBRATOR

Summary

The action of astable emitter-coupled multivibrator is described and a formula for the period of its oscillations is being built. According to the formula, this period value may be in certain cases essentially influenced

by the voltage step $\Delta U_{\rm EB}$ occuring on the emitter-base junction during the change of the transistor state from cut-off to conducting, and therefore it has been endeavoured to compute this parameter. The way of computing $\Delta U_{\rm EB}$ is presented with the assumption that the influence of the transistor transient states on the period of oscillations is being omitted. Measurements were executed, and the conformity of computation results with experimental data ascertained.

The analysis performed may be useful especially while designing a multivibrator with large range continuous regulation of the period of oscillations. The way of designing such a circuit is given in the paper.

Druk "Zuak". Zl. 487/781. Nakl. 310.







۲. .